

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年1月18日(18.01.2018)



(10) 国際公開番号

WO 2018/012286 A1

(51) 国際特許分類:

G02B 5/20 (2006.01) G02B 5/28 (2006.01)
F21S 2/00 (2016.01) G02F 1/13357 (2006.01)
G02B 5/08 (2006.01) F21Y 115/10 (2016.01)
G02B 5/26 (2006.01)

川 県 南 足 柄 市 中 沼 2 1 0 番 地 富 士 フ イ
ル ム 株 式 会 社 内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 渡辺 望稔, 外(WATANABE Mochitoshi
et al.); 〒1010032 東京都千代田区岩本町 2 丁 目
3 番 3 号 友 泉 岩 本 町 ビ ル 6 階 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2017/023700

(22) 国際出願日: 2017年6月28日(28.06.2017)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2016-136890 2016年7月11日(11.07.2016) JP

(71) 出願人: 富士フイルム株式会社 (FUJIFILM
CORPORATION) [JP/JP]; 〒1068620 東京都港
区西麻布 2 丁目 2 6 番 3 0 号 Tokyo (JP).

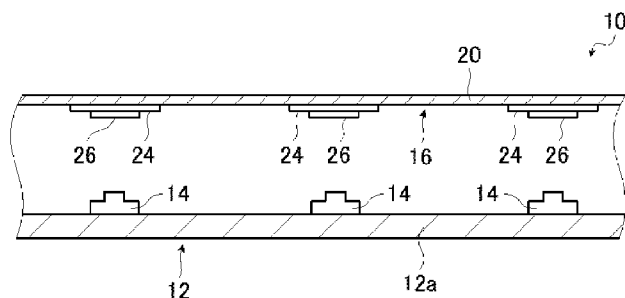
(72) 発明者: 國 安 諭 司 (KUNIYASU Satoshi);
〒2500193 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番
地 富 士 フ イ ル ム 株 式 会 社 内 Kanagawa (JP).
齋 川 保 (SAIKAWA Tamotsu); 〒2500193 神 奈

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,

(54) Title: BACKLIGHT FILM

(54) 発明の名称: バックライト用フィルム



(57) Abstract: Provided is a backlight film that is used in LCD displays and the like, and which uses a wavelength conversion film. The backlight film has suitable durability and enables the emission of light without color irregularities from a backlight unit. The backlight film comprises: a wavelength conversion film having a wavelength conversion layer and a gas barrier film that sandwiches the wavelength conversion layer; and a reflective layer that is provided to one of the principal surfaces of the wavelength conversion film. The surface area variation of the reflective layer does not exceed $\pm 5\%$.

(57) 要約: 液晶ディスプレイ等に用いられる、波長変換フィルムを利用するバックライト用フィルムであって、耐久性が良好で、バックライトユニットにおいて色ムラの無い光の出射を可能にするバックライト用フィルムの提供を課題とする。波長変換層および波長変換層を挟むガスバリアフィルムを有する波長変換フィルムと、波長変換フィルム的一方の主面に設けられる反射層と、を有し、反射層の面積バラツキが $\pm 5\%$ 以下であることにより、課題を解決する。

[続葉有]

TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）

明 細 書

発明の名称：バックライト用フィルム

技術分野

[0001] 本発明は、液晶表示装置のバックライトユニット等に用いられるバックライト用フィルムに関する。

背景技術

[0002] 液晶表示装置は、消費電力が小さく、省スペースの画像表示装置として年々その用途が広がっている。また、近年の液晶表示装置において、液晶表示装置の性能改善としてさらなる省電力化、色再現性向上等が求められている。

[0003] 液晶表示装置のバックライトの省電力化に伴って、光利用効率を高め、また、色再現性を向上するために、バックライトユニットに、入射光の波長を変換する波長変換フィルムを用いることが知られている。また、波長変換フィルムとしては、量子ドットを用いる波長変換フィルムが知られている。

量子ドットを用いる波長変換フィルムは、一例として、樹脂等からなるマトリックス中に、量子ドットを分散してなる量子ドット層を、樹脂フィルム等の支持体で挟持してなる構成を有する。

[0004] 量子ドットとは、三次元全方向において移動方向が制限された電子の状態の結晶のことであり、半導体のナノ粒子が、高いポテンシャル障壁で三次元的に囲まれている場合に、このナノ粒子は量子ドットとなる。量子ドットは種々の量子効果を発現する。例えば、量子ドットは、電子の状態密度（エネルギー準位）が離散化される「量子サイズ効果」を発現する。この量子サイズ効果によれば、量子ドットの大きさを変化させることで、光の吸収波長および／または発光波長を制御できる。

[0005] 例えば、特許文献1には、直下型のバックライトユニット等に用いられる照明装置（発光装置）として、光源と、複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、各光源に対応する領域に配置され、光源からの第1の波長光を第2の波

長光に変換する量子ドット等を用いる波長変換フィルム（波長変換部材）とを有する装置が開示されている。

先行技術文献

特許文献

[0006] 特許文献1：特開2015-156464号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0007] 波長変換フィルムを用いるバックライトユニット等では、光源として、LED（Light Emitting Diode）が用いられる場合が多い。例えば、前述の特許文献1には、光源として、青色LEDを用いることが開示されている。

[0008] 波長変換フィルムを有効に使うためには、光源であるLED等が出射した光を、全て、波長変換フィルムに入射するのが好ましい。

周知のように、LEDが出射する光は、拡散光である。そのため、LEDが出射した光を全て波長変換フィルムに入射させるためには、波長変換フィルムのサイズ、LEDが出射する光の広がり角（発散角）を考慮して、LEDと波長変換フィルムとを、近接して配置する必要がある。

[0009] LEDと波長変換フィルムとを、近接して配置すれば、波長変換フィルムに入射する光の輝度は高くなる。また、波長変換フィルムに入射する光の輝度が高くなれば、入射した光による波長変換フィルムの温度上昇も大きくなる。

[0010] ところが、本発明者らの検討によれば、LEDと波長変換フィルムとを、近接して配置すると、光や熱によって、量子ドット層を構成する樹脂や量子ドットが劣化（光劣化および熱劣化）して、量子ドット層が劣化してしまう。そのため、LEDと波長変換フィルムとを、近接して配置すると、波長変換フィルムの耐久性が不十分になってしまうという問題が生じる。

また、LEDと波長変換フィルムとを近接しない場合でも、LEDの出力、波長変換フィルムに入射する光の輝度、量子ドット層の形成材料によって

は、同様の量子ドット層の劣化が生じ、波長変換フィルムの耐久性が不十分になるという問題が生じる。

[0011] 本発明の目的は、このような従来技術の問題点を解決することにより、光源からの光および熱による波長変換フィルムの劣化を防止でき、耐久性が高く長寿命で、さらに、バックライトユニットにおいて色ムラの無い光の出射を可能にするバックライト用フィルムを提供することにある。

課題を解決するための手段

[0012] このような目的を達成するために、本発明のバックライト用フィルムは、波長変換層および波長変換層を挟むガスバリア層を有する波長変換フィルムと、

波長変換フィルムの一方向の主面に設けられる複数の反射層と、を有し、
反射層の面積バラツキが±5%以下であることを特徴とするバックライト用フィルムを提供する。

[0013] このような本発明のバックライト用フィルムにおいて、波長変換フィルムを支持する支持体を有し、複数の波長変換フィルムを支持体面上に有し、波長変換フィルム同士は支持体の面方向に離間して設けられ、かつ、個々の波長変換フィルム毎に反射層が少なくとも1つ設けられるのが好ましい。

また、波長変換フィルムの大きさが1000mm²以下であるのが好ましい。

また、反射層は、420～490nmの波長域の光を50～90%、反射するのが好ましい。

さらに、反射層の面積が、波長変換フィルムの面積に対して0.1～80%であるのが好ましい。

発明の効果

[0014] このような本発明によれば、液晶表示装置のバックライトユニット等に用いられるバックライト用フィルムにおいて、光源からの光および熱に起因する波長変換層の劣化を防止でき、耐久性が高く長寿命で、さらに、液晶表示装置のバックライトユニット等に使用した際に、色ムラが無い光の出射を可

能にする、バックライト用フィルムを提供できる。

図面の簡単な説明

[0015] [図1]図1は、本発明のバックライト用フィルムの一例を利用する面状照明装置の一例を概念的に示す図である。

[図2]図2は、図1に示すバックライト用フィルムを概念的に示す平面図である。

[図3]図3は、図1に示すバックライト用フィルムを説明するための概念図である。

[図4]図4は、本発明のバックライト用フィルムの別の例を利用する面状照明装置の一例を概念的に示す図である。

発明を実施するための形態

[0016] 以下、本発明のバックライト用フィルムについて、添付の図面に示される好適実施例を基に、詳細に説明する。

以下に記載する構成要件の説明は、本発明の代表的な実施態様に基づいてなされることがあるが、本発明は、そのような実施態様に限定されるものではない。

なお、本明細書において、『～』を用いて表される数値範囲は、『～』の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。

また、本明細書において、『(メタ)アクリレート』とは、アクリレートとメタクリレートとの少なくとも一方、または、いずれかの意味で用いるものとする。『(メタ)アクリロイル』等も同様である。

[0017] 図1に、本発明のバックライト用フィルムの一例を利用する、面状照明装置10の一例を概念的に示す。

面状照明装置10は、液晶表示装置のバックライトユニット等に用いられる、直下型の面状照明装置であって、底板12aを有する筐体12と、筐体12の底板12aに配置される光源14と、本発明のバックライト用フィルム16とを有する。

以下の説明では、『液晶表示装置』を『LCD』ともいう。『LCD』と

は『Liquid Crystal Display』の略である。

[0018] なお、図 1 は、あくまで模式図であって、面状照明装置 10 は、図示した部材以外にも、例えば、LED 基板、配線および放熱機構の 1 以上など、LCD 等のバックライトユニットに利用される公知の照明装置に設けられる、公知の各種の部材を有してもよい。

また、面状照明装置 10 は、LCD のバックライトユニットなどに利用されるものである。そのため、一般的な使用形態では、面状照明装置 10 の図中上方には、光拡散板、稜線を直交して配置される 2 枚のプリズムシートなど、公知のバックライトユニットが有する公知の各種の部材が配置され、さらに、その上に、偏光子および液晶セル等を有する液晶パネル等が配置される。

[0019] 筐体 12 は、一例として、最大面が開放する矩形の筐体であって、開放面を閉塞するように、本発明のバックライト用フィルム 16 が配置される（図 4 参照）。また、筐体 12 の底板 12a の上面すなわち筐体 12 の底面には、光源 14 が配置される。

筐体 12 は、LCD のバックライトユニットを構成する面状照明装置に利用される、公知の筐体である。

また、筐体 12 は、好ましい態様として、少なくとも光源 14 の設置面となる底面は、鏡面、金属反射面および拡散反射面等から選択される光反射面となっている。筐体 12 は、好ましくは、筐体 12 の内面全面が、光反射面となっている。

[0020] 図 2 に、バックライト用フィルム 16 の平面図を示す。なお、図 2 は、図 1 に示すバックライト用フィルム 16 を、図 1 の下方から見た図である。

バックライト用フィルム 16 は、支持体 20 と、波長変換フィルム 24 と、反射層 26 とを有して構成される。

[0021] 支持体 20 は、波長変換フィルム 24 を支持するものである。

支持体 20 は、波長変換フィルム 24 を支持可能で、かつ、光源 14 から光を入射されることで波長変換フィルム 24 が出射する光、および、光源 1

4 が出射した光が透過可能であれば、各種のシート状物（フィルム状物、板状物）が利用可能である。

具体的には、支持体 20 としては、白色ポリエチレンテレフタレート（PET）、PET、ポリエチレンナフタレート（PEN）、トリアセチルセルロース（TAC）、ポリカーボネート（PC）、および、ナイロン等から選択される 1 以上の樹脂材料からなる樹脂フィルム、ガラス板等が例示される。

[0022] 支持体 20 の厚さは、面状照明装置 10 のサイズ、支持体 20 の形成材料、必要に応じて設けられる光学機能層（拡散層およびアンチニュートンリング層など）等に応じて、平面状を保ち、かつ、波長変換フィルム 24 および反射層 26 を支持できる厚さを、適宜、設定すればよい。

[0023] なお、支持体 20 は、設計および面状照明装置 10 の用途等に応じて、任意の形状を利用することができる。

[0024] 図示例のバックライト用フィルム 16 は、波長変換フィルム 24 を支持する支持体 20 を有し、支持体 20 の面方向に離間して、複数の波長変換フィルム 24 が支持体 20 の一方の主面に設けられる。また、各波長変換フィルム 24 には、反射層 26 が設けられる。図示例においては、1 枚の波長変換フィルム 24 に、1 個の反射層 26 が設けられる。

なお、本発明において、特に説明がない場合には、『面方向』とは支持体 20 の面方向を示す。また、本発明において、主面とは、シート状物（フィルム、板状物）の最大面を示す。この際において、シート状物には積層体も含む。

さらに、面状照明装置 10 では、1 枚の波長変換フィルム 24 に対して、1 個の光源 14 が設けられる。

図示例のバックライト用フィルム 16 は、好ましい態様として、全面を波長変換フィルムとするのではなく、支持体 20 に、小型の波長変換フィルム 24 を離間して二次元的に配列することにより、波長変換フィルム 24（量子ドットフィルム（QD (Quantum Dot) フィルム）の使用量を減らして、かつ

、コストダウンも図っている。この点に関しては、後に詳述する。

[0025] 図示例のバックライト用フィルム 16 において、波長変換フィルム 24 は、支持体 20 の一方の主面に、正方格子状に二次元的に配列される。

なお、本発明において、支持体 20 に支持される波長変換フィルム 24 の配列は、図示例の正方格子状に限定はされない。例えば、波長変換フィルム 24 を、千鳥格子状、斜方格子状および六角格子状のいずれかで二次元的に配列してもよい。

いずれにしても、バックライト用フィルム 16 から出射する光の輝度を全面的に均一にし易い等の点で、波長変換フィルム 24 は、等間隔かつ規則的に配列するのが好ましい。

[0026] なお、支持体 20 による波長変換フィルム 24 の支持方法は、限定はなく、公知のシート状物の支持方法が、各種、利用可能である。

一例として、光学透明接着剤（OCA (Optical Clear Adhesive)）、光学透明テープおよび光学透明両面テープのいずれかなどの貼着手段によって、波長変換フィルム 24 を支持体 20 に貼着すればよい。あるいは、透明な治具等を用いて、波長変換フィルム 24 を支持体 20 に保持してもよい。

[0027] 波長変換フィルム 24 は、光源 14 が出射した光を入射され、波長変換して出射する、公知の波長変換フィルムである。

図 3 に、波長変換フィルム 24 の構成を概念的に示す。なお、図 3 は、波長変換フィルム 24 を、図 1 と同じ方向から見た図である。図 3 に示すように、波長変換フィルム 24 は、波長変換層 30 と、波長変換層 30 を挟持して支持するガスバリアフィルム 32 とを有する。

[0028] 波長変換層 30 は、一例として、多数の蛍光体を樹脂等のマトリックス中に分散してなる蛍光層であり、波長変換層 30 に入射した光の波長を変換して出射する機能を有するものである。

例えば、光源 14 が出射した青色光が波長変換層 30 に入射すると、波長変換層 30 は、内部に含有する蛍光体の効果により、この青色光の少なくとも一部を赤色光あるいは緑色光に波長変換して出射する。

[0029] ここで、青色光とは、400～500nmの波長帯域に中心波長を有する光であり、緑色光とは、500nmを超え600nm以下の波長帯域に中心波長を有する光のことであり、赤色光とは、600nmを超え680nm以下の波長帯域に中心波長を有する光のことである。

なお、蛍光層が発現する波長変換の機能は、青色光を赤色光あるいは緑色光に波長変換する構成に限定はされず、入射光の少なくとも一部を異なる波長の光に変換するものであればよい。

[0030] 蛍光体は、少なくとも、入射する励起光により励起され蛍光を発光する。

蛍光層に含有される蛍光体の種類には限定はなく、求められる波長変換の性能等に応じて、種々の公知の蛍光体を適宜選択すればよい。

このような蛍光体の例として、例えば有機蛍光染料および有機蛍光顔料の他、リン酸塩やアルミン酸塩、金属酸化物等に希土類イオンをドーピングした蛍光体、金属硫化物や金属窒化物等の半導体性の物質に賦活性のイオンをドーピングした蛍光体、および、量子ドットとして知られる量子閉じ込め効果を利用した蛍光体等が例示される。中でも、発光スペクトル幅が狭く、ディスプレイに用いた場合の色再現性に優れた光源が実現でき、かつ、発光量子効率に優れる量子ドットは、本発明では好適に用いられる。

すなわち、本発明において、波長変換層30としては、量子ドットを樹脂等のマトリックスに分散してなる量子ドット層が、好適に用いられる。また、波長変換フィルム24において、好ましい態様として、波長変換層30は量子ドット層である。

[0031] 量子ドットについては、例えば特開2012-169271号公報の段落[0060]～[0066]を参照することができるが、ここに記載のものに限定されるものではない。また、量子ドットは、市販品を何ら制限なく用いることができる。量子ドットの発光波長は、通常、粒子の組成、サイズにより調節することができる。

[0032] 量子ドットは、マトリックス中に均一に分散されるのが好ましいが、マトリックス中に偏りをもって分散されてもよい。また、量子ドットは、1種の

みを用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

2種以上の量子ドットを併用する場合には、発光光の波長が異なる2種以上の量子ドットを使用してもよい。

[0033] 具体的には、公知の量子ドットには、600nmを超え680nmの範囲の波長帯域に発光中心波長を有する量子ドット（A）、500nmを超え600nmの範囲の波長帯域に発光中心波長を有する量子ドット（B）、400～500nmの波長帯域に発光中心波長を有する量子ドット（C）がある。量子ドット（A）は、励起光により励起され赤色光を発光し、量子ドット（B）は緑色光を、量子ドット（C）は青色光を発光する。

例えば、量子ドット（A）と量子ドット（B）とを含む量子ドット層に励起光として青色光を入射させると、量子ドット（A）により発光される赤色光、量子ドット（B）により発光される緑色光、および、量子ドット層を透過した青色光により、白色光を具現化することができる。または、量子ドット（A）、（B）、および（C）を含む量子ドット層に励起光として紫外光を入射させることにより、量子ドット（A）により発光される赤色光、量子ドット（B）により発光される緑色光、および量子ドット（C）により発光される青色光により、白色光を具現化することができる。

[0034] また、量子ドットとして、形状がロッド状で指向性を持ち偏光を発する、いわゆる量子ロッド、テトラポッド型量子ドット等を用いてもよい。

[0035] 前述のように、波長変換フィルム24において、波長変換層30は、樹脂等をマトリックスとして、量子ドット等を分散してなるものである。

ここで、マトリックスは、量子ドット層に用いられる公知のものが各種利用可能であるが、少なくとも2種以上の重合性化合物を含む重合性組成物（塗布組成物）を硬化させたものが好ましい。なお、少なくとも2種以上併用する重合性化合物の重合性基は、同一であっても異なってもよく、好ましくは、この少なくとも2種の化合物は少なくとも1つ以上の共通の重合性基を有することが好ましい。

重合性基の種類は、特に限定されないが、好ましくは、（メタ）アクリレ

ート基、ビニル基またはエポキシ基、オキセタニル基であり、より好ましくは、（メタ）アクリレート基であり、さらに好ましくは、アクリレート基である。

[0036] また、波長変換層30のマトリックスとなる重合性化合物は、単官能の重合性化合物からなる第1の重合性化合物の少なくとも一種と、多官能重合性化合物からなる第2の重合性化合物の少なくとも一種とを含むことが好ましい。

具体的には、例えば、以下の第1の重合性化合物と第2の重合性化合物とを含む態様をとることができる。

[0037] <第1の重合性化合物>

第1の重合性化合物は、単官能（メタ）アクリレートモノマー、ならびにエポキシ基およびオキセタニル基からなる群から選択される官能基を1つ有するモノマーである。

[0038] 単官能（メタ）アクリレートモノマーとしては、アクリル酸およびメタクリル酸、それらの誘導体、より詳しくは、（メタ）アクリル酸の重合性不飽和結合（メタ）アクリロイル基を分子内に1個有し、アルキル基の炭素数が1～30である脂肪族または芳香族モノマーを挙げることができる。それらの具体例として以下に化合物を挙げるが、本発明はこれに限定されるものではない。

脂肪族単官能（メタ）アクリレートモノマーとしては、メチル（メタ）アクリレート、n-ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシル（メタ）アクリレート、イソノニル（メタ）アクリレート、n-オクチル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート等のアルキル基の炭素数が1～30であるアルキル（メタ）アクリレート；

ブトキシエチル（メタ）アクリレート等のアルコキシアルキル基の炭素数が2～30であるアルコキシアルキル（メタ）アクリレート；

N, N-ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート等の（モノアルキル

またはジアルキル) アミノアルキル基の総炭素数が1~20であるアミノアルキル(メタ)アクリレート;

ジエチレングリコールエチルエーテルの(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールブチルエーテルの(メタ)アクリレート、テトラエチレングリコールモノメチルエーテルの(メタ)アクリレート、ヘキサエチレングリコールモノメチルエーテルの(メタ)アクリレート、オクタエチレングリコールのモノメチルエーテル(メタ)アクリレート、ノナエチレングリコールのモノメチルエーテル(メタ)アクリレート、ジプロピレングリコールのモノメチルエーテル(メタ)アクリレート、ヘプタプロピレングリコールのモノメチルエーテル(メタ)アクリレート、テトラエチレングリコールのモノエチルエーテル(メタ)アクリレート等のアルキレン鎖の炭素数が1~10で末端アルキルエーテルの炭素数が1~10のポリアルキレングリコールアルキルエーテルの(メタ)アクリレート;

ヘキサエチレングリコールフェニルエーテルの(メタ)アクリレート等のアルキレン鎖の炭素数が1~30で末端アリールエーテルの炭素数が6~20のポリアルキレングリコールアリールエーテルの(メタ)アクリレート;

シクロヘキシル(メタ)アクリレート、ジシクロペンタニル(メタ)アクリレート、イソボルニル(メタ)アクリレート、メチレンオキシド付加シクロデカトリエン(メタ)アクリレート等の脂環構造を有する総炭素数4~30の(メタ)アクリレート;ヘプタデカフロロデシル(メタ)アクリレート等の総炭素数4~30のフッ素化アルキル(メタ)アクリレート;

2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、3-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、4-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールのモノ(メタ)アクリレート、テトラエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、ヘキサエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、オクタプロピレングリコールモノ(メタ)アクリレート、グリセロールのモノ(メタ)アクリレート等の水酸基を有する(メタ)アクリレート;

グリシジル（メタ）アクリレート等のグリシジル基を有する（メタ）アクリレート；

テトラエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ヘキサエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、オクタプロピレングリコールモノ（メタ）アクリレート等のアルキレン鎖の炭素数が1～30のポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート；

（メタ）アクリルアミド、N，N－ジメチル（メタ）アクリルアミド、N－イソプロピル（メタ）アクリルアミド、2－ヒドロキシエチル（メタ）アクリルアミド、アクリロイルモルホリン等の（メタ）アクリルアミド； などが挙げられる。

芳香族単官能アクリレートモノマーとしては、ベンジル（メタ）アクリレート等のアラルキル基の炭素数が7～20であるアラルキル（メタ）アクリレートが挙げられる。

また、第1の重合性化合物のなかでも、アルキル基の炭素数が4～30である脂肪族または芳香族アルキル（メタ）アクリレートが好ましく、更には、n－オクチル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、メチレンオキシド付加シクロデカトリエン（メタ）アクリレートが好ましい。これにより、量子ドットの分散性が向上するからである。量子ドットの分散性が向上するほど、光変換層から出射面に直行する光量が増えるため、正面輝度および正面コントラストの向上に有効である。

[0039] エポキシ基を1つ有する単官能エポキシ化合物の例としては、例えば、フェニルグリシジルエーテル、p－tert－ブチルフェニルグリシジルエーテル、ブチルグリシジルエーテル、2－エチルヘキシルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、1，2－ブチレンオキサイド、1，3－ブタジエンモノオキサイド、1，2－エポキシドデカン、エピクロロヒドリン、1，2－エポキシドデカン、スチレンオキサイド、シクロヘキセンオキサイド

、3-メタクリロイルオキシメチルシクロヘキセンオキサイド、3-アクリロイルオキシメチルシクロヘキセンオキサイド、3-ビニルシクロヘキセンオキサイド、4-ビニルシクロヘキセンオキサイド等が挙げられる。

オキセタニル基を1つ有する単官能オキセタン化合物の例としては、上述した単官能エポキシ化合物のエポキシ基を適宜オキセタン基に置換したものが利用できる。また、このようなオキセタン環を有する化合物については、特開2003-341217号公報、特開2004-91556号公報に記載されたオキセタン化合物のうち、単官能のものを適宜選択することもできる。

[0040] 第1の重合性化合物は、第1の重合性化合物と第2の重合性化合物との総質量100質量部に対して、5～99.9質量部含まれていることが好ましく、20～85質量部含まれていることが好ましい。その理由は後述する。

[0041] <第2の重合性化合物>

第2の重合性化合物は、多官能（メタ）アクリレートモノマー、ならびにエポキシ基およびオキセタニル基からなる群から選択される官能基を分子内に2つ以上有するモノマーである。

[0042] 2官能以上の多官能（メタ）アクリレートモノマーのうち、2官能の（メタ）アクリレートモノマーとしては、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、1,9-ノナンジオールジ（メタ）アクリレート、1,10-デカンジオールジアクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート、エトキシ化ビスフェノールAジアクリレート等が好ましい例として挙げられる。

[0043] また、2官能以上の多官能（メタ）アクリレートモノマーのうち、3官能以上の（メタ）アクリレートモノマーとしては、エピクロロヒドリン（EC

H) 変性グリセロールトリ (メタ) アクリレート、エチレンオキサイド (E O) 変性グリセロールトリ (メタ) アクリレート、プロピレンオキサイド (P O) 変性グリセロールトリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、E O変性リン酸トリアクリレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、カプロラクトン変性トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、E O変性トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、P O変性トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、トリス (アクリロキシエチル) イソシアヌレート、ジペンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ (メタ) アクリレート、カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールヒドロキシペンタ (メタ) アクリレート、アルキル変性ジペンタエリスリトールペンタ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールポリ (メタ) アクリレート、アルキル変性ジペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールエトキシテトラ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート等が好ましい例として挙げられる。

[0044] また、多官能モノマーとして、分子内にウレタン結合を有する (メタ) アクリレートモノマー、具体的には、トリレンジイソシアネート (TDI) とヒドロキシエチルアクリレートとの付加物、イソホロンジイソシアネート (IPDI) とヒドロキシエチルアクリレートとの付加物、ヘキサメチレンジイソシアネート (HDI) とペンタエリスリトールトリアクリレート (PETA) との付加物、TDIとPETAとの付加物を作り残ったイソシアネートとドデシルオキシヒドロキシプロピルアクリレートを反応させた化合物、6, 6 ナイロンとTDIの付加物、ペンタエリスリトールとTDIとヒドロキシエチルアクリレートの付加物等を用いることもできる。

[0045] エポキシ基およびオキセタニル基からなる群から選択される官能基を2つ以上有するモノマーとしては、例えば、脂肪族環状エポキシ化合物、ビスフ

エノールAジグリシジルエーテル、ビスフェノールFジグリシジルエーテル、ビスフェノールSジグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールAジグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールFジグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールSジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールAジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールFジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールSジグリシジルエーテル、1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、グリセリントリグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル類；エチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリンなどの脂肪族多価アルコールに1種または2種以上のアルキレンオキサイドを付加することにより得られるポリエーテルポリオールのパリグリシジルエーテル類；脂肪族長鎖二塩基酸のジグリシジルエステル類；高級脂肪酸のグリシジルエステル類；エポキシシクロアルカンを含む化合物等が好適に用いられる。

[0046] エポキシ基およびオキセタニル基からなる群から選択される官能基を2つ以上有するモノマーとして好適に使用できる市販品としては、ダイセル化学工業社製のセロキサイド2021P、セロキサイド8000、シグマアルドリッチ社製の4-ビニルシクロヘキセンジオキシド等が挙げられる。

[0047] また、エポキシ基およびオキセタニル基からなる群から選択される官能基を2つ以上有するモノマーはその製法は問わないが、例えば、丸善KK出版、第四版実験化学講座20有機合成II、213～、平成4年、Ed.by Alfred Hasfner, The chemistry of heterocyclic compounds—Small Ring Heterocycles part3 Oxiranes, John & Wiley and Sons, An Interscience Publication, New York, 1985、吉村、接着、29巻12号、32、1985、吉村、接着、30巻5号、42、1986、吉村、接着、30巻7号、42、1986、特開平11-100378号公報、特許第2906245号公報、特許第2926262号公報などの文献を参考にして合成できる。

[0048] 第2の重合性化合物は第1の重合性化合物と第2の重合性化合物との総質量100質量部に対して、0.1～95質量部含まれていることが好ましく、15～80質量部含まれているのが好ましい。その理由は後述する。

[0049] 波長変換層30を形成するマトリックス、言い換えれば、波長変換層30となる重合性組成物は、必要に応じて、粘度調節剤および溶媒等の必要な成分を含んでもよい。なお、波長変換層30となる重合性組成物とは、言い換えれば、波長変換層30を形成するための重合性組成物である。

[0050] <粘度調節剤>

重合性組成物は、必要に応じて粘度調節剤を含んでいてもよい。粘度調節剤は、粒径が5～300nmであるフィラーが好ましい。また、粘度調節剤はチキソトロピー性を付与するためのチキソトロピー剤であるのも好ましい。なお、本発明において、チキソトロピー性とは、液状組成物において、せん断速度の増加に対して粘性を減じる性質を指し、チキソトロピー剤とは、それを液状組成物に含ませることによって、組成物にチキソトロピー性を付与する機能を有する素材のことを指す。

チキソトロピー剤の具体例としては、ヒュームドシリカ、アルミナ、窒化珪素、二酸化チタン、炭酸カルシウム、酸化亜鉛、タルク、雲母、長石、カオリナイト（カオリンクレイ）、パイロフィライト（ろう石クレイ）、セリサイト（絹雲母）、ベントナイト、スメクタイト・バーミキュライト類（モンモリロナイト、バイデライト、ノントロナイト、サポナイトなど）、有機ベントナイト、有機スメクタイト等が挙げられる。

[0051] 波長変換層30を形成するための重合性組成物は、粘度が、せん断速度500s⁻¹の時に3～50mPa・sであり、せん断速度1s⁻¹の時に100mPa・s以上が好ましい。このように粘度調節するために、チキソトロピー剤を用いることが好ましい。

重合性組成物の粘度がせん断速度500s⁻¹の時に3～50mPa・sが好ましく、せん断速度1s⁻¹の時に100mPa・s以上が好ましい理由は、以下の通りである。

[0052] 波長変換フィルム24（波長変換層30）の製造方法としては、一例として、後述する、2枚のガスバリアフィルム32を用意して、一方のガスバリアフィルム32の表面に、波長変換層30となる重合性組成物を塗布した後に、塗布した重合性組成物の上に、もう一枚のガスバリアフィルム32を貼り付けてから、重合性組成物を硬化して波長変換層30を形成する工程を含む製造方法が挙げられる。

以下の説明では、重合性組成物が塗布されるバリアフィルム32を第1基材、第1基材に塗布された重合性組成物に貼着される、もう一枚のバリアフィルム32を第2基材とも言う。

[0053] この製造方法では、第1基材に重合性組成物を塗布する際に塗布スジが生じないように均一に塗布して塗膜の膜厚を均一にすることが好ましく、そのためには塗布性とレベリング性の観点から重合性組成物の粘度は低い方が好ましい。一方、第1基材に塗布された重合性組成物の上に、第2基材を貼り付ける際には、第2基材を均一に貼り合わせるために、貼り合せ時の圧力への抵抗力が高いことが好ましく、この観点から重合性組成物の粘度は高い方が好ましい。

前述のせん断速度 500 s^{-1} とは、第1基材に塗布される重合性組成物に加わるせん断速度の代表値であり、せん断速度 1 s^{-1} とは重合性組成物に第2基材を貼り合わせる直前に重合性組成物に加わるせん断速度の代表値である。なお、せん断速度 1 s^{-1} とはあくまでも代表値に過ぎない。第1基材に塗布された重合性組成物の上に第2基材を貼り合わせる際に、第1基材と第2基材を同速度で搬送しつつ貼り合わせるのであれば重合性組成物に加わるせん断速度はほぼ 0 s^{-1} であり、実製造工程において重合性組成物に加わるせん断速度が 1 s^{-1} に限定されるものではない。他方、せん断速度 500 s^{-1} も同様に代表値に過ぎず、実製造工程において重合性組成物に加わるせん断速度が 500 s^{-1} に限定されるものではない。

そして均一な塗布および貼り合せの観点から、重合性組成物の粘度を、第1基材に重合性組成物を塗布する際に重合性組成物に加わるせん断速度の代

表値 500 s^{-1} の時に $3 \sim 50 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ であり、第1基材に塗布された重合性組成物上に第2基材を貼り合わせる直前に重合性組成物に加わるせん断速度の代表値 1 s^{-1} の時に $100 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 以上であるように調節することが好ましい。

[0054] <溶媒>

波長変換層30となる重合性組成物は、必要に応じて溶媒を含んでいてもよい。この場合に使用される溶媒の種類および添加量は、特に限定されない。例えば溶媒として、有機溶媒を一種または二種以上混合して用いることができる。

[0055] また、波長変換層30となる重合性組成物は、トリフルオロエチル(メタ)アクリレート、ペンタフルオロエチル(メタ)アクリレート、(パーフルオロブチル)エチル(メタ)アクリレート、パーフルオロブチルーヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、(パーフルオロヘキシル)エチル(メタ)アクリレート、オクタフルオロペンチル(メタ)アクリレート、パーフルオロオクチルエチル(メタ)アクリレート、および、テトラフルオロプロピル(メタ)アクリレート等のフッ素原子を有する化合物を含んでいてもよい。

これらの化合物を含むことにより塗布性を向上させることができる。

[0056] <ヒンダードアミン化合物>

波長変換層30となる重合性組成物は、必要に応じてヒンダードアミン化合物を含んでいてもよい。

ヒンダードアミン化合物としては、例えば、2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジルベンゾエート、N-(2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル)ドデシルコハク酸イミド、1-[(3, 5-ジ第三ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオニルオキシエチル]-2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジルー(3, 5-ジ第三ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート、ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル)セバケート、ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4-ピペリジル)セバケート、ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4-

ピペリジル) - 2 - ブチル - 2 - (3, 5 - ジ第三ブチル - 4 - ヒドロキシ
 ベンジル) マロネート、N, N' - ビス (2, 2, 6, 6 - テトラメチル -
 4 - ピペリジル) ヘキサメチレンジアミン、テトラ (2, 2, 6, 6 - テト
 ラメチル - 4 - ピペリジル) ブタンテトラカルボキシレート、テトラ (1,
 2, 2, 6, 6 - ペンタメチル - 4 - ピペリジル) ブタンテトラカルボキシ
 レート、ビス (2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - ピペリジル) ・ ジ (ト
 リデシル) ブタンテトラカルボキシレート、ビス (1, 2, 2, 6, 6 - ペ
 ンタメチル - 4 - ピペリジル) ・ ジ (トリデシル) ブタンテトラカルボキシ
 レート、3, 9 - ビス [1, 1 - ジメチル - 2 - {トリス (2, 2, 6, 6
 - テトラメチル - 4 - ピペリジルオキシカルボニルオキシ) ブチルカルボ
 ニルオキシ} エチル] - 2, 4, 8, 10 - テトラオキサスピロ [5. 5] ウ
 ンデカン、3, 9 - ビス [1, 1 - ジメチル - 2 - {トリス (1, 2, 2,
 6, 6 - ペンタメチル - 4 - ピペリジルオキシカルボニルオキシ) ブチルカ
 ルボニルオキシ} エチル] - 2, 4, 8, 10 - テトラオキサスピロ [5.
 5] ウンデカン、1, 5, 8, 12 - テトラキス [4, 6 - ビス {N - (2
 , 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - ピペリジル) ブチルアミノ} - 1, 3,
 5 - トリアジン - 2 - イル] - 1, 5, 8, 12 - テトラアザドデカン、1
 - (2 - ヒドロキシエチル) - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - ピペリ
 ジノール / コハク酸ジメチル縮合物、2 - 第三オクチルアミノ - 4, 6 - ジ
 クロロ - s - トリアジン / N, N' - ビス (2, 2, 6, 6 - テトラメチル
 - 4 - ピペリジル) ヘキサメチレンジアミン縮合物、N, N' - ビス (2,
 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - ピペリジル) ヘキサメチレンジアミン / ジ
 ブロモエタン縮合物、ビス (1 - ウンデカノキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメ
 チルピペリジン - 4 - イル) カルボネート、1, 2, 2, 6, 6 - ペンタメ
 チル - 4 - ピペリジルメタクリレート、および、2, 2, 6, 6 - テトラメ
 チル - 4 - ピペリジルメタクリレート、等が挙げられる。

ヒンダードアミン化合物を添加することにより、波長変換層 30 が高照度
 の光で着色することを抑止することができる。

[0057] 波長変換層 30 において、マトリックスとなる樹脂の量は、波長変換層 30 が含む機能性材料の種類等に応じて、適宜、決定すればよい。

図示例においては、波長変換層 30 が量子ドット層であるので、マトリックスとなる樹脂は、量子ドット層の全量 100 質量部に対して、90～99.9 質量部が好ましく、92～99 質量部がより好ましい。

[0058] 波長変換層 30 の厚さも、波長変換層 30 の種類および波長変換フィルム 24 の用途等に応じて、適宜、決定すればよい。

図示例においては、波長変換層 30 が量子ドット層であるので、取り扱いおよび発光特性の点で、波長変換層 30 の厚さは、5～200 μm が好ましく、10～150 μm がより好ましい。

なお、波長変換層 30 の厚さは平均厚さを意図している。平均厚さは波長変換層 30 の任意の 10 点以上の厚さを測定して、それらを算術平均して求める。

[0059] なお、量子ドット層等の波長変換層 30 となる重合性組成物には、必要に応じて、重合開始剤やシランカップリング剤等を添加してもよい。

[0060] 波長変換フィルム 24 は、このような波長変換層 30 を 2 枚のガスバリアフィルム 32 で挟持してなる構成を有する。以下の説明では、『ガスバリアフィルム 32』を『バリアフィルム 32』とも言う。

バリアフィルム 32 は、支持基板の表面に、酸素等が透過しないガスバリア層を形成してなる、公知のガスバリアフィルムである。本発明においては、波長変換層 30 を 2 枚のバリアフィルム 32 で挟持することにより、波長変換層 30 の主面からの酸素および水分が侵入することを防止して、酸素および水分による波長変換層 30 の劣化を防止している。

[0061] バリアフィルム 32 は、酸素透過度が $1 \times 10^{-2} \text{cc}/(\text{m}^2 \cdot \text{day} \cdot \text{atm})$ 以下であるのが好ましい。また、バリアフィルム 32 は、水蒸気透過度が $1 \times 10^{-3} \text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{day})$ 以下であるのが好ましい。

酸素透過度ならびに水蒸気透過度が低い、すなわち、ガスバリア性が高いバリアフィルム 32 を用いることで、波長変換層 30 への酸素および水分の

浸入を防止して波長変換層 30 の劣化をより好適に防止することができる。

なお、酸素透過度は、一例として、A P I M S 法（大気圧イオン化質量分析法）による測定装置（日本エイピーアイ社製）を用いて、温度 25℃、相対湿度 60% R H の条件下で測定すればよい。水蒸気透過度は、一例として、温度 40℃、相対湿度 90% R H の条件下でモコン法によって測定した。また、水蒸気透過度が、モコン法の測定限界を超えた場合には、同じ条件下でカルシウム腐食法（特開 2005-283561 号公報に記載される方法）によって測定すればよい。

[0062] また、バリアフィルム 32 の厚さは 5 ~ 100 μ m が好ましく、10 ~ 70 μ m がより好ましく、15 ~ 55 μ m がさらに好ましい。

バリアフィルム 32 の厚さを 5 μ m 以上とすることで、2 つのバリアフィルム 32 の間に波長変換層 30 を形成する際に、波長変換層 30 の厚さを均一にできる等の点で好ましい。また、バリアフィルム 32 の厚さを 100 μ m 以下とすることで、波長変換層 30 を含む波長変換フィルム 24 全体の厚さを薄くできる等の点で好ましい。

[0063] バリアフィルム 32 は、透明であるのが好ましい。

また、バリアフィルム 32 は、剛直なシート状であってもよいし、フレキシブルなフィルム状であってもよい。さらに、バリアフィルム 32 また、巻回が可能な長尺状であってもよいし、予め所定の寸法に切り分けられた枚葉状であってもよい。

[0064] バリアフィルム 32 は、支持基板にガスバリア性を発現するガスバリア層を形成してなる、公知のガスバリアフィルムが、各種、利用可能である。

好適なバリアフィルム 32 として、支持基板と、支持基板の表面に、ガスバリア層として、無機層と、この無機層の下地（形成面）となる有機層との組み合わせを、1 組以上、形成してなる、有機無機積層型のガスバリアフィルムが好適に用いられる。

一例として、支持基板の一方の表面に有機層を有し、有機層の表面に、有機層を下地層として無機層を有する、無機層と下地有機層との組み合わせを

1組有する、有機無機積層型のガスバリアフィルムが例示される。

別の例として、支持基板の一方の表面に有機層を有し、有機層の表面に、有機層を下地層として無機層を有し、この無機層の上に2層目の有機層を有し、2層目の有機層を下地層として2層目の無機層を有する、無機層と下地有機層との組み合わせを2組有する、有機無機積層型のガスバリアフィルムが例示される。

あるいは、無機層と下地有機層との組み合わせを3組以上有する、有機無機積層型のガスバリアフィルムも利用可能である。基本的に、無機層と下地有機層との組み合わせが多い程、ガスバリアフィルムが厚くなる反面、高いガスバリア性が得られる。

以下の説明では『有機無機積層型のガスバリアフィルム』を『積層型バリアフィルム』とも言う。

[0065] 積層型バリアフィルムでは、ガスバリア性を主に発現するのは無機層である。

波長変換フィルム24のバリアフィルム32として積層型バリアフィルムを利用する際には、いずれの層構成であっても、最上層すなわち支持基板と逆側の最表層を無機層として、無機層を内側すなわち波長変換層30側にするのが好ましい。すなわち、波長変換フィルム24のバリアフィルム32として積層型バリアフィルムを利用する際には、無機層を波長変換層30に接触した状態として、バリアフィルム32で波長変換層30を挟持するのが好ましい。これにより、有機層の端面から酸素等が侵入して波長変換層30に侵入することを、より好適に防止できる。

[0066] 積層型バリアフィルムの支持基板としては、公知のガスバリアフィルムで支持基板として用いられているものが、各種、利用可能である。

中でも、薄手化および軽量化が容易である、フレキシブル化に好適である等の点で、各種のプラスチック（高分子材料／樹脂材料）からなるフィルムが好適に利用される。

具体的には、ポリエチレン（PE）、ポリエチレンナフタレート（PEN

）、ポリアミド（PA）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリビニルアルコール（PVA）、ポリアクリトニトリル（PAN）、ポリイミド（PI）、透明ポリイミド、ポリメタクリル酸メチル樹脂（PMMA）、ポリカーボネート（PC）、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体（ABS）、シクロオレフィン・コポリマー（COC）、シクロオレフィンポリマー（COP）、および、トリアセチルセルロース（TAC）からなる樹脂フィルムが、好適に例示される。

[0067] 支持基板の厚さは、用途および大きさによって、適宜、設定すればよい。ここで、本発明者の検討によれば、支持基板の厚さは、10～100 μm 程度が好ましい。支持基板の厚さを、この範囲にすることにより、軽量化および薄手化、等の点で、好ましい結果を得る。

なお、支持基板は、このようなプラスチックフィルムの表面に、反射防止、位相差制御、光取り出し効率向上等の機能が付与されていてもよい。

[0068] 前述のように、積層型バリアフィルムにおいて、ガスバリア層は、主にガスバリア性を発現する無機層と、無機層の下地層となる有機層とを有する。

なお、積層型バリアフィルムにおいては、前述のように最上層を無機層として、無機層側を波長変換層30に向けるのが好ましい。しかしながら、積層型バリアフィルムでは、必要に応じて、最上層に、無機層を保護するための有機層を有してもよい。あるいは、積層型バリアフィルムは、必要に応じて、最上層に、波長変換層30との密着性を確保するための有機層を有してもよい。この密着性を確保するための有機層も、無機層の保護層として作用してもよい。

[0069] 有機層は、積層型バリアフィルムにおいて主にガスバリア性を発現する無機層の下地層となるものである。

有機層は、公知の積層型バリアフィルムで有機層として用いられているものが、各種、利用可能である。例えば、有機層は、有機化合物を主成分とす

る膜で、基本的に、モノマーおよび／またはオリゴマを、架橋して形成されるものが利用できる。

積層型バリアフィルムは、無機層の下地となる有機層を有することにより、支持基板の表面の凹凸および表面に付着している異物等を包埋して、無機層の成膜面を適正にできる。その結果、成膜面の全面に、隙間無く、割れおよびヒビ等の無い適正な無機層を成膜できる。これにより、酸素透過度が $1 \times 10^{-2} \text{cc}/(\text{m}^2 \cdot \text{day} \cdot \text{atm})$ 以下、および、水蒸気透過度が $1 \times 10^{-3} \text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{day})$ 以下となるような、高いガスバリア性能を得ることができる。

[0070] また、積層型バリアフィルムは、この下地となる有機層を有することにより、この有機層が、無機層のクッションとしても作用する。そのため、無機層が外部から衝撃を受けた場合などに、この有機層のクッション効果によって、無機層の損傷を防止できる。

これにより、積層型バリアフィルムにおいて、無機層が適正にガスバリア性能を発現して、水分および酸素による波長変換層 30 の劣化を、好適に防止できる。

[0071] 積層型バリアフィルムにおいて、有機層の形成材料としては、各種の有機化合物（樹脂、高分子化合物）が、利用可能である。

具体的には、ポリエステル、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、メタクリル酸-マレイン酸共重合体、ポリスチレン、透明フッ素樹脂、ポリイミド、フッ素化ポリイミド、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、セルロースアシレート、ポリウレタン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリカーボネート、脂環式ポリオレフィン、ポリアリレート、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、フルオレン環変性ポリカーボネート、脂環変性ポリカーボネート、フルオレン環変性ポリエステル、および、アクリロイル化合物、などの熱可塑性樹脂、あるいはポリシロキサン、その他の有機ケイ素化合物の膜が好適に例示される。これらは、複数を併用してもよい。

[0072] 中でも、ガラス転移温度および強度に優れる等の点で、ラジカル重合性化合物および／またはエーテル基を官能基に有するカチオン重合性化合物の重

合物から構成された有機層は、好適である。

中でも特に、上記強度に加え、屈折率が低い、透明性が高く光学特性に優れる等の点で、アクリレートおよび/またはメタクリレートのモノマーあるいはオリゴマの重合体を主成分とする、ガラス転移温度が120℃以上のアクリル樹脂やメタクリル樹脂は、有機層として好適に例示される。その中でも特に、ジプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート（DPGDA）、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート（TMPTA）、および、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート（DPHA）などの、2官能以上、特に3官能以上のアクリレートおよび/またはメタクリレートのモノマーやオリゴマの重合体を主成分とする、アクリル樹脂およびメタクリル樹脂等は、好適に例示される。また、これらのアクリル樹脂およびメタクリル樹脂等を、複数、用いるのも好ましい。

有機層を、このようなアクリル樹脂およびメタクリル樹脂等で形成することにより、骨格がしっかりした下地の上に無機層を成膜できるので、より緻密でガスバリア性が高い無機層を成膜できる。

[0073] 有機層の厚さは、1～5 μmが好ましい。

有機層の厚さを1 μm以上とすることにより、より好適に無機層の成膜面を適正にして、割れ、ヒビ等の無い適正な無機層を、成膜面の全面に渡って成膜できる。

また、有機層の厚さを5 μm以下とすることにより、有機層が厚すぎることに起因する、有機層のクラック、積層型バリアフィルムのカール等の問題の発生を、好適に防止できる。

以上の点を考慮すると、有機層の厚さは、1～3 μmが、より好ましい。

[0074] なお、積層型バリアフィルムが下地層としての有機層を複数有する場合には、各有機層の厚さは、同じでも、互いに異なってもよい。

また、積層型バリアフィルムが有機層を複数有する場合には、各有機層の形成材料は、同じでも異なってもよい。しかしながら、生産性等の点からは、全ての有機層を、同じ材料で形成するのが好ましい。

[0075] 有機層は、塗布法やフラッシュ蒸着等の公知の方法で成膜すればよい。

また、有機層の下層となる無機層との密着性を向上するために、有機層は、シランカップリング剤を含有するのが好ましい。

[0076] 有機層の上には、この有機層を下地として、無機層が成膜される。無機層は、無機化合物を主成分とする膜で、積層型バリアフィルムにおけるガスバリア性を主に発現するものである。

[0077] 無機層としては、ガスバリア性を発現する、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、金属炭窒化物等からなる膜が、各種、利用可能である。

具体的には、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸化インジウムスズ（ITO）などの金属酸化物； 窒化アルミニウムなどの金属窒化物； 炭化アルミニウムなどの金属炭化物； 酸化ケイ素、酸化窒化ケイ素、酸炭化ケイ素、酸化窒化炭化ケイ素などのケイ素酸化物； 窒化ケイ素、窒化炭化ケイ素などのケイ素窒化物； 炭化ケイ素等のケイ素炭化物； これらの水素化物； これら2種以上の混合物； および、これらの水素含有物等の、無機化合物からなる膜が、好適に例示される。なお、本発明においては、ケイ素も金属と見なす。

特に、透明性が高く、かつ、優れたガスバリア性を発現できる点で、ケイ素酸化物、ケイ素窒化物、ケイ素酸窒化物およびケイ素酸化物等のケイ素化合物からなる膜は、好適に例示される。その中でも特に、窒化ケイ素からなる膜は、より優れたガスバリア性に加え、透明性も高く、好適に例示される。

[0078] なお、積層型バリアフィルムが複数の無機層を有する場合には、無機層の形成材料は、互いに異なってもよい。しかしながら、生産性等の点からは、全ての無機層を、同じ材料で形成するのが好ましい。

[0079] 無機層の厚さは、形成材料に応じて、目的とするガスバリア性を発現できる厚さを、適宜、決定すればよい。なお、本発明者らの検討によれば、無機層の厚さは、10～200nmが好ましい。

無機層の厚さを10nm以上とすることにより、十分なガスバリア性能を

安定して発現する無機層が形成できる。また、無機層は、一般的に脆く、厚過ぎると、割れ、ヒビ、剥がれ等を生じる可能性が有るが、無機層の厚さを200nm以下とすることにより、割れが発生することを防止できる。

また、このような点を考慮すると、無機層の厚さは、10～100nmが好ましく、15～75nmがより好ましい。

なお、積層型バリアフィルムが複数の無機層を有する場合には、各無機層の厚さは、同じでも異なってもよい。

[0080] 無機層は、形成材料に応じて、公知の方法で形成すればよい。具体的には、CCP (Capacitively Coupled Plasma) -CVD (chemical vapor deposition) およびICP (Inductively Coupled Plasma) -CVD等のプラズマCVD、マグネトロンスパッタリングおよび反応性スパッタリング等のスパッタリング、真空蒸着など、気相堆積法が好適に例示される。

[0081] このようなバリアフィルム32で波長変換層30を挟持してなる波長変換フィルム24の面積（面方向の大きさ）には、限定はなく、面状照明装置10の大きさ等に応じて、適宜、設定すればよい。

具体的には、図示例のように、支持体20の面方向に離間して複数の波長変換フィルム24を有するバックライト用フィルム16では、波長変換フィルム24は、面積が1000mm²以下であるのが好ましい。

波長変換フィルム24の面積を1000mm²以下とすることにより、複数の小型の波長変換フィルム24を離間して用いることによる、波長変換フィルム24の使用量の低減効果を好適に得られる点で好ましい。

[0082] また、支持体20の面積に対する、複数の波長変換フィルム24の合計の面積にも限定は無く、光源14の数、支持体20の面積、および、バックライト用フィルム16に要求される光の輝度等に応じて、適宜、設定すればよい。

本発明者らの検討によれば、支持体20の面積に対する波長変換フィルム24の合計の面積を20%以下とすることにより、波長変換フィルム24の使用量を十分に低減できる点で好ましい。

[0083] 図示例において、波長変換フィルム 24 の形状（平面形状＝面方向の形状）は、正方形であるが、本発明はこれに限定はされず、各種の形状の波長変換フィルムが利用可能である。

一例として、長方形、円形、三角形および六角形のいずれかの形状が挙げられる。

中でも、波長変換フィルム 24 の面積に対する、光源 14 からの入射光（ビームスポット）の面積率を大きくできる点で、正方形は好適に利用される。

[0084] 波長変換フィルム 24 の厚さにも、限定はなく、波長変換層 30 の形成材料、バリアフィルム 32 の形成材料や層構成に応じて、適宜、設定すればよい。

すなわち、波長変換フィルム 24 の好ましい厚さは、基本的に、前述の波長変換層 30 の好ましい厚さ、および、バリアフィルム 32 の好ましい厚さに対応する厚さである。

[0085] 波長変換フィルム 24 は、支持体 20 とは逆側のバリアフィルム 32 の表面に、光拡散層を有してもよい。すなわち、バリアフィルム 32 が前述の積層型バリアフィルムである場合には、支持体 20 とは逆側の支持基板の表面に、光拡散層を有してもよい。

波長変換フィルム 24 が光拡散層を有することにより、波長変換層 30 に入射する励起光量、波長変換層 30 から出射される光量等を増加させることにつながり、これにより面状照明装置 10、すなわち、面状照明装置 10 を利用する LCD 等の輝度を向上できる。

[0086] 光拡散層は、公知のものが、各種、利用可能である。

一例として、樹脂等のバインダー（マトリックス）に、光拡散剤を分散してなる光拡散層が例示される。この際において、バインダーは、各種の樹脂等、バインダーに光拡散剤を分散してなる光拡散層に利用されている各種のものが利用可能である。また、光拡散剤も、各種の無機粒子等、バインダーに光拡散剤を分散してなる光拡散層に利用されている各種のものが利用可能

である。すなわち、この光拡散層において、バインダーの屈折率 n_1 と光拡散剤の屈折率 n_2 とが、 $n_1 > n_2$ の関係を満たすものであれば、バインダーおよび光拡散剤は、公知の各種の材料が利用可能である。

[0087] なお、波長変換フィルム 24 が光拡散層を有する場合には、反射層 26 を光拡散層の上に形成してもよく、あるいは、反射層 26 を設ける位置には光拡散層を形成しないで、反射層 26 をバリアフィルム 32（支持基板）に、直接、形成してもよい。

ただし、反射層 26 の膜厚を均一にできる等の点で、波長変換フィルム 24 は、反射層 26 を形成する位置には、光拡散層を有さないのが好ましい。すなわち、前述の積層型バリアフィルムであれば、反射層 26 は、バリアフィルム 32 の支持基板に、直接、設けるのが好ましい。

[0088] さらに、波長変換フィルム 24 は、端面をガスバリア性を発現する材料からなる端面封止層で覆うのが好ましい。これにより、酸素等が波長変換フィルム 24 の端面から波長変換層 30 に侵入することも防止できる。

端面封止層としては、メッキ層などの金属層、酸化硅素層および／または窒化硅素層などの無機化合物層、エポキシ樹脂やポリビニルアルコール樹脂等の樹脂材料からなる樹脂層等、酸素や水分等の透過を阻害するガスバリア性を有する材料からなる層が、各種、利用可能である。また、端面封止層は、下地金属層とメッキ層とからなる構成、および、下層（波長変換フィルム 24 側）のポリビニルアルコール層と上層のエポキシ樹脂層とを有する構成など、多層構成であってもよい。

[0089] 波長変換フィルム 24 の支持体 20 とは逆側の表面、すなわち、光源 14 からの光の入射面には、反射層 26 が設けられる。図示例において、反射層 26 は、円形のシート状物（板状物、フィルム状物）である。好ましい態様として、反射層 26 と波長変換フィルム 24 とは、円の中心と正方形の中心とを一致して配置される。

また、面状照明装置 10 では、1 枚の波長変換フィルム 24 に対して、1 個の光源 14 が設けられる。図示例においては、好ましい態様として、光源

14は、面方向には、光軸を円形の反射層26の中心に一致して配置される。

[0090] 図示例のバックライト用フィルム16は、好ましい態様として、支持体20を有し、支持体20の一方の主面に、小型の波長変換フィルム24を、多数、互いに離間した状態で設けた構成を有する。具体的には、バックライト用フィルム16は、図2に示すように、波長変換フィルム24を正方格子状に配列した構成を有する。

バックライト用フィルム16は、このような構成を有することにより、面状照明装置10に要求される光の出射性能を十分に確保しつつ、波長変換フィルム24（波長変換層30（量子ドット層））の使用量を大幅に低減して、かつ、コストダウンも図っている。

[0091] ここで、バックライト用フィルム16において、波長変換フィルム24を有効に使用するためには、光源14が出射した光を、全て、波長変換フィルム24に入射するのが好ましい。また、光源14が出射した光を、全て、波長変換フィルム24に入射することで、面状照明装置の光学的な設計も容易にできる。

蛍光体を用いる波長変換フィルム24に光（励起光）を入射する光源14としては、LEDが好適に用いられる。周知のように、LEDからの出射光は拡散光であり、光の広がり角は、一般的に、60°程度である。

そのため、小型の波長変換フィルム24に、光源14が出射した光を全て入射するためには、波長変換フィルム24と光源14とを近接する必要がある。

[0092] 波長変換フィルム24と光源14とを、近接して配置すれば、波長変換フィルムに入射する光の輝度は高くなる。また、高輝度な光が入射すれば、入射した光による波長変換フィルムの温度上昇も大きくなる。

[0093] ところが、本発明者らの検討によれば、光源14と波長変換フィルム24とを、近接して配置すると、高輝度な光、および、光による熱によって、波長変換層30を構成する樹脂や量子ドットが劣化（光劣化および熱劣化）し

て、波長変換層 30 が劣化してしまう。

特に、図示例の波長変換フィルム 24 は、波長変換層 30 が量子ドットを用いる量子ドット層であるため、光源 14 として青色 LED が用いられる。周知のように、青色光は波長が短いためにエネルギーが強い。さらに、LED は光の指向性が高くピーク輝度が高い上に、発熱量も多いため、波長変換層 30 を構成する樹脂等が劣化し易い。

そのため、光源 14 と波長変換フィルム 24 とを、近接して配置すると、経時と共に波長変換層 30 が劣化して所定の光を出射できなくなり、すなわち、波長変換フィルムの耐久性が不十分になってしまうという問題が生じる。

[0094] また、光源 14 と波長変換フィルム 24 とを近接しない場合でも、光源 14 の出力、光源 14 が出射する光の輝度、および、波長変換層 30 の形成材料等によっては、光および熱による同様の波長変換層 30 の劣化が生じ、波長変換フィルム 24 の耐久性が不十分であるという問題が生じる。

[0095] これに対し、本発明のバックライト用フィルム 16 は、波長変換フィルム 24 の光源 14 からの光の入射面に、光を反射する反射層 26 を有する。また、光源 14 は、好ましい態様として、光軸を反射層 26 の面方向の中心に一致して配置される。言い換えれば、反射層 26 は、中心が光源 14 の光軸と一致するように設けられる。

さらに、反射層 26 は、好ましい態様として、波長変換フィルム 24 の中央に設けられる。前述のように、波長変換フィルム 24 は正方形、反射層 26 は円形であるので、波長変換フィルム 24 と反射層 26 とは、正方形の中心と円の中心とを一致して配置される。

[0096] このような反射層 26 を有することにより、波長変換フィルム 24 と光源 14 とを近接して配置しても、反射層 26 が光源 14 からの光を何%か反射するので、波長変換フィルム 24 に入射する光を低減して、光や熱に起因する波長変換層 30 の劣化を防止できる。

特に、光源 14 が出射する光（ビームポット）の光強度は、光軸が最も強

く、周辺に向かって低減するため、反射層 26 の中心と光源 14 の光軸とを一致して配置することで、波長変換フィルム 24 の劣化を、好適に防止できる。

[0097] ところで、前述のように、本発明のバックライト用フィルム 16 を利用する面状照明装置 10 は、LCD のバックライトユニット等に利用されるものである。従って、面状照明装置 10 の光出射面の上には、LCD の面方向に光を均一にするために、拡散板、稜線を直交して配置される 2 枚のプリズムシートなどが配置される。

そのため、図 1 および図 2 に示すように、波長変換フィルム 24 を離間して二次元的に配列しても、LCD の液晶表示パネルに入射する光は、面方向にほぼ均一にできる。

[0098] ところが、本発明者らの検討によれば、反射層 26 の面積にバラツキがあると、バックライト用フィルム 16 が出射して、LCD の液晶表示パネルに入射する光に、色ムラ（輝度ムラ）が生じてしまう。

すなわち、反射層 26 の面積が異なると、反射層 26 を透過して波長変換フィルム 24（波長変換層 30）に入射する光量が、反射層 26 の面積に応じて異なってしまう。

反射層 26 を透過して波長変換層 30 に入射する光量が異なれば、波長変換層 30 に入射する光量も異なるので、波長変換層 30 が出射する光の色味も異なる。すなわち、反射層 26 の面積にバラツキがあると、反射層 26 の面積バラツキに応じて、波長変換フィルム 24 が出射する光の色味が、反射層 26 の形成領域毎に変動してしまう。図示例のバックライト用フィルム 16 であれば、それぞれの波長変換フィルム 24 が出射する光の色味が、反射層 26 の面積バラツキに応じて変動してしまう。

その結果、反射層 26 の面積バラツキに応じて、波長変換フィルム 24 毎に、出射する光の色味が異なってしまう、色ムラが生じてしまう。すなわち、波長変換フィルム 24 毎に、出射する光の色味が異なる、色ムラが生じてしまう。

この反射層 2 6 の面積バラツキに起因する、波長変換フィルム 2 4 毎の色ムラは、面状照明装置の上方に拡散板やプリズムシートが配置されていても、十分に補正することができない。その結果、液晶パネルに入射するバックライト光に面方向の色ムラを生じてしまい、LCD による表示画像に色ムラが生じてしまう。

[0099] これに対し、本発明のバックライト用フィルム 1 6 は、波長変換フィルム 2 4 が、光や熱に起因する波長変換層 3 0 の劣化を防止するための反射層 2 6 を有すると共に、反射層 2 6 の面積バラツキが $\pm 5\%$ 以下である。

そのため、本発明のバックライト用フィルム 1 6 は、各波長変換フィルム 2 4 が出射する光の色味を、均一にできる。その結果、本発明のバックライト用フィルム 1 6 を用いることにより、液晶パネルに面方向の色ムラが無いバックライト光を入射することができ、LCD が色ムラの無い高画質な画像を表示できる。

[0100] 反射層 2 6 の面積バラツキが $\pm 5\%$ を超えると、反射層 2 6 の面積バラツキに起因して、それぞれの波長変換フィルム 2 4 が出射する光の色ムラすなわち色味の差が大きくなってしまい、バックライト用フィルム 1 6 を LCD のバックライトユニットに用いた場合に、表示画像に色ムラ（輝度ムラ）が生じてしまう。

また、波長変換フィルム 2 4 が出射する光の色ムラを小さくできるという点で、反射層 2 6 の面積バラツキは、 $\pm 3\%$ 以下が好ましい。

[0101] なお、本発明において、反射層 2 6 の面積バラツキ（面積変動）が $\pm 5\%$ 以下とは、バックライト用フィルム 1 6 に設けられる反射層 2 6 の平均面積に対して、全ての反射層 2 6 の面積が平均面積の $\pm 5\%$ 以下であることを示す。

また、本発明において、反射層 2 6 の面積とは、面方向の面積である。言い換えれば、反射層 2 6 の面積とは、反射層 2 6 と波長変換フィルム 2 4 との界面における反射層 2 6 の面積である。

[0102] 反射層 2 6 による光の反射率には特に限定はなく、光源 1 4 が照射した光

による波長変換層 30 の劣化を十分に防止できる反射率を、適宜、設定すればよい。

前述のように、光源 14 は、青色光を出射する青色 LED が好適に利用される。この点を考慮すると、反射層 26 は、420～490 nm の波長域の光（青色光）を、50～90% 反射するのが好ましく、70～80% 反射するのがより好ましい。すなわち、反射層 26 は、青色光の透過率が 10～50% であるのが好ましい。

反射層 26 による青色光の反射率を 50% 以上とすることにより、波長変換層 30 の劣化を好適に防止できる点で好ましい。

反射層 26 による青色光の反射率を 90% 以下とすることにより、十分な光（励起光）を波長変換層 30 に入射できる点で好ましい。また、反射層 26 による青色光の反射率が高い程、反射層 26 の面積の違いに起因して波長変換層 30 に入射する光の光量の差が大きくなり、波長変換フィルム 24 が出射する光の輝度の差すなわち波長変換フィルム 24 毎の色ムラが大きくなる。これに対して、反射層 26 による青色光の反射率を 80% 以下とすることにより、反射層 26 の面積バラツキに起因する波長変換フィルム 24 の出射光の色ムラを抑制できる。

[0103] 反射層 26 の厚さにも、特に限定はなく、反射層 26 の形成材料等に応じて、必要とする光の反射率等が得られる厚さを、適宜、設定すればよい。

本発明者らの検討によれば、反射層 26 の厚さは 10 μ m 以上が好ましい。

反射層 26 の厚さを 10 μ m 以上とすることにより、光や熱に起因する波長変換層 30 の劣化を好適に防止できる点で好ましい。

[0104] 反射層 26 の面積（面方向の大きさ）も、波長変換フィルム 24 の大きさに応じて、適宜、設定すればよい。

ここで、本発明者らの検討によれば、反射層 26 の面積は、波長変換フィルム 24 の面積に対して、1～30% であるのが好ましく、5～10% であるのがより好ましい。

反射層 2 6 の面積を波長変換フィルム 2 4 の面積に対して 1 % 以上とすることにより、光や熱に起因する波長変換層 3 0 の劣化を好適に防止できる点で好ましい。反射層 2 6 の面積を波長変換フィルム 2 4 の面積に対して 3 0 % 以下とすることにより、十分な光を波長変換層 3 0 に入射できる点で好ましい。

[0105] 反射層 2 6 の形状は、図示例の円形には限定はされず、正方形、長方形、楕円形、および、三角形など、各種の形状が利用可能である。通常、光源 1 4 (LED) が出射して波長変換フィルム 2 4 に入射する光のビームスポット形状は、円形であるので、反射層 2 6 も円形にして、光源 1 4 の光軸と反射層 2 6 の円の中心とを一致させるのが好ましい。

また、反射層 2 6 を楕円形および長方形等の形状にした場合には、1 つの反射層 2 6 に複数の光源からの光を入射させてもよい。

[0106] また、本発明においては、円形の反射層 2 6 と正方形の反射層 2 6 など、形状の異なる反射層 2 6 が混在してもよい。

すなわち、本発明においては、反射層 2 6 を透過して波長変換フィルム 2 4 (波長変換層 3 0) に入射する光の面積が均一であることが重要であり、面積バラツキが $\pm 5\%$ 以下であれば、様々な形状の反射層が混在してもよい。

[0107] さらに、図示例は、1 枚の小型の波長変換フィルムに、1 個の反射層を設けているが、本発明は、これに限定はされない。例えば、1 枚の波長変換フィルムに、2 個の反射層 2 6 を設けて、2 つの光源からの光を 1 枚の波長変換フィルムに入射させてもよい。

但し、本発明者らの検討によれば、図示例のように、複数の波長変換フィルム 2 4 を離間して有するバックライト用フィルムでは、1 枚の波長変換フィルム 2 4 に、1 個の反射層 2 6 を設け、1 個の光源 1 4 を対応させる方が、波長変換フィルムの使用量低減の点で有利であると考えられる。

[0108] 本発明のバックライト用フィルム 1 6 において、反射層 2 6 には、限定はなく、公知の各種の光学装置や光学素子において、反射層として用いられて

いる公知のものが、各種、利用可能である。

従って、反射層 26 は、拡散板などの拡散反射による反射層でも、積層膜などの干渉反射による反射層でも、金属膜などの鏡面反射による反射層でもよい。これらの反射層 26 は、公知の方法で形成すればよい。

[0109] 反射層 26 としては、好ましくは、マトリックスとなるバインダー中に、拡散粒子を分散してなる拡散反射による反射層が例示される。

[0110] マトリックスとなるバインダーは、重合性化合物を重合してなる樹脂（高分子化合物）が好適に例示される。

好ましい重合性化合物としては、例えば、エチレン性不飽和結合を末端および側鎖の少なくとも一方に有する化合物、および／または、エポキシ基もしくはオキセタン基を末端および側鎖の少なくとも一方に有する化合物を挙げることができ、特に、エチレン性不飽和結合を末端および側鎖の少なくとも一方に有する化合物がより好ましい。エチレン性不飽和結合を末端および側鎖の少なくとも一方に有する化合物の具体例としては、（メタ）アクリレート系化合物、アクリルアミド系化合物、スチレン系化合物、無水マレイン酸等が挙げられ、（メタ）アクリレート系化合物が好ましく、アクリレート系化合物がより好ましい。（メタ）アクリレート系化合物としては、（メタ）アクリレート、ウレタン（メタ）アクリレートやポリエステル（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレート等が好ましい。スチレン系化合物としては、スチレン、 α -メチルスチレン、4-メチルスチレン、ジビニルベンゼン、4-ヒドロキシスチレン、4-カルボキシスチレン等が好ましい。

また、アクリレート系化合物としてフルオレン骨格を有する化合物を用いることも好ましい。そのような化合物の具体例としては、WO 2013/047524 A1 に記載の式（2）で表される化合物が挙げられる。

また、バインダーの好ましい一例として、アクリルポリマを主鎖とし、側鎖に末端がアクリロイル基のウレタンポリマおよび末端がアクリロイル基のウレタンオリゴマの少なくとも一方を有する、分子量が 10000～300

0000で、二重結合当量が500g/mol以上であるグラフト共重合体を用いて形成されるバインダーが例示される。このようなグラフト共重合体は、例えば大成ファインケミカル株式会社製の紫外線硬化型ウレタンアクリルポリマ（アクリット8BRシリーズ）等の市販品を用いてもよい。

[0111] 拡散粒子も、反射層や拡散板で用いられている、各種のものが利用可能である。

一例として、酸化アルミニウム、酸化珪素、酸化チタン、酸化ジルコニウム、および、酸化亜鉛などの金属酸化物、ならびに、硫酸バリウムなどのその他の金属化合物からなる粒子等が好適に例示される。

中でも、分散性および光反射性の点で、酸化チタン、および、酸化亜鉛は好適に利用され、その中でも、酸化チタンは好適に利用される。

[0112] バインダーに拡散粒子を分散してなる反射層26において、拡散粒子の含有量は、拡散粒子の種類、反射層26に要求される光反射率等に応じて、適宜、設定すればよい。

[0113] このようなバインダーに拡散粒子を分散してなる反射層26は、塗布法で形成することができる。具体的には、溶剤に、前述の重合性化合物および拡散粒子を添加し、溶解および／または分散して、反射層26を形成するための塗料を調製し、この塗料を波長変換フィルム24に塗布した後、乾燥することで、反射層26を形成すればよい。あるいは、反射層26は、反射層26を形成するための塗料を塗布、乾燥した後、必要に応じて、重合性化合物を重合（硬化、架橋）することで、を形成してもよい。

なお、反射層26を形成するための塗料には、必要に応じて、粘度調整剤、界面活性剤等を添加してもよい。

反射層26は、塗料を波長変換フィルム24に、直接、塗布して形成してもよく、あるいは、何らかの基材に塗料を塗布して反射層26を形成した後、基材から反射層26を剥離して、OCAや光学透明両面テープ等を用いて、反射層26を波長変換フィルム24に貼着してもよい。

[0114] 反射層26を形成するための塗料の塗布は、ディスペンサーによる方法、

インクジェットによる方法、および、スクリーン印刷等の印刷法など、公知の方法で行えばよい。

[0115] なお、反射層 26 は、波長変換フィルムを小型の波長変換フィルム 24 に切断した後に、形成しても良く、あるいは、大型の波長変換フィルムに反射層 26 を形成した後に、小型の波長変換フィルム 24 に切断してもよい。

[0116] 前述のように、面状照明装置 10 において、筐体 12 の底板 12a（底面）には、光源 14 が配置される。光源 14 は、面状照明装置 10 が出射する光の光源である。

光源 14 は、波長変換フィルム 24（波長変換層 30）によって波長変換される波長を有する光を出射するものであれば、公知の点光源が、各種、利用可能である。

中でも、前述のように LED（発光ダイオード）は光源 14 として好適に例示される。また、前述のように、波長変換フィルム 24 の波長変換層 30 は、好ましい例として、量子ドットを樹脂等のマトリックスに分散してなる量子ドット層である。そのため、光源 14 としては、青色の光を出射する青色 LED は特に好適に用いられ、中でも特に、ピーク波長が $450\text{ nm} \pm 50\text{ nm}$ の青色 LED は好適に用いられる。

[0117] 面状照明装置 10 において、光源 14 の出力には、特に限定はなく、面状照明装置 10 に要求される光の輝度（照度）等に応じて、適宜、設定すればよい。

また、ピーク波長、照度のプロファイルおよび半値全幅などの光源 14 の発光特性にも、特に限定はなく、面状照明装置 10 の大きさ、光源 14 と波長変換フィルム 24 との距離、および、波長変換層 30 の特性等に応じて、適宜、設定すればよい。

[0118] 前述のように、光源 14 は、光軸を反射層 26 の中心に一致して配置される。言い換えれば、光源 14 の光軸に中心を一致して、反射層 26 および波長変換フィルム 24 が設けられる。

しかしながら、面状照明装置 10 において、面方向における光源 14 と反

射層 2 6 との位置関係は、これに限定はされず、少なくとも、光源 1 4 の光軸が、面方向において反射層 2 6 内に位置すればよい。

[0119] 光源 1 4 と波長変換フィルム 2 4 との距離には、特に限定はない。ここで、光源 1 4 として用いられる LED は、拡散光を出射するので、光源 1 4 と波長変換フィルム 2 4 との距離は、光源 1 4 が出射した光が、全て、波長変換フィルム 2 4 の中に照射されるようにするのが好ましい。特に、光源 1 4 と波長変換フィルム 2 4 との距離は、光源 1 4 が出射した光のビームスポットが、面方向において波長変換フィルム 2 4 に内接する距離とするのが好ましい。

これにより、波長変換フィルム 2 4 を有効に使用でき、かつ、光源 1 4 が照射した光を、無駄なく効率よく利用できる。

[0120] なお、本発明のバックライト用フィルム 1 6 を用いる面状照明装置 1 0 では、反射層 2 6 によって反射された光が無駄になることはない。

すなわち、筐体 1 2 の内面は、好ましくは光反射面になっているので、反射層 2 6 によって反射された光は、筐体 1 2 の内面で反射されて、波長変換フィルム 2 4 に入射する。また、前述のように、面状照明装置 1 0 の上には、通常、拡散板やプリズムシートが配置されるので、筐体 1 2 の内面で反射された光が、バックライト用フィルム 1 6（支持体 2 0）の波長変換フィルム 2 4 以外の領域に入射しても、プリズムシート等によって再帰反射され、再度、筐体 1 2 に入射して、筐体 1 2 の内面で反射される。

そのため、本発明のバックライト用フィルム 1 6 を用いる面状照明装置 1 0 では、光源 1 4 が出射した光を、無駄なく、非常に高い効率で利用できる。

[0121] 図 1 ～図 3 に示すバックライト用フィルム 1 6 は、好ましい態様として、支持体 2 0 に、複数の小型の波長変換フィルム 2 4 を離間して設け、各波長変換フィルム 2 4 に 1 個の反射層 2 6 を設けた構成を有するが、本発明は、これに限定はされず、各種の構成が利用可能である。

一例として、本発明のバックライト用フィルムは、図 4 に概念的に示す面

状照明装置 40 ように、同様に筐体 12 の開放面の全面を閉塞する大型の波長変換フィルム 24 L に、複数（図示例では 3 個）の反射層 26 を設けた構成でもよい。すなわち、図 4 に示す例では、1 枚の波長変換フィルム 24 L によって、本発明のバックライト用フィルムが構成される。言い換えれば、本発明のバックライト用フィルムは、支持体を有さず、波長変換フィルムおよび複数の反射層のみで構成されるものでもよい。この際には、面状照明装置 40 は、例えば、1 個の反射層 26 に対して、1 個の光源 14 を有する。

なお、図 4 に示すような大型の波長変換フィルム 24 L も、必要に応じて、支持体で支持してもよい。

[0122] さらに、本発明のバックライト用フィルムは、図 1 ～図 4 に示すような、直下型の面状照明装置のみならず、導光板を用いる、いわゆるエッジライト型の面状照明装置にも、利用可能である。

この際には、光源と、導光板の光入射面との間に、光源と反射層とを対応させて、本発明のバックライト用フィルムを配置すればよい。

[0123] 以上、本発明のバックライト用フィルムについて詳細に説明したが、本発明は、上記実施形態に限定はされず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変更を行なってもよいのは、もちろんである。

実施例

[0124] 以下、本発明の具体的実施例を挙げ、本発明を、より詳細に説明する。なお、本発明は以下に記載する実施例に限定されるものではなく、以下の実施例に示す材料、使用量、割合、処理内容、処理手順などは、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。

[0125] [実施例 1]

<バリアフィルム 32 の作製>

支持基板として、PET フィルム（東洋紡社製、コスモシャイン A4300、厚さ 50 μm ）を用意した。なお、この PET フィルムは、両面にマット層を有するものである。

この支持基板の片面側に、以下の手順でバリア層を形成した。

[0126] トリメチロールプロパントリアクリレート（ダイセルサイテック社製）および光重合開始剤（ランベルティ社製、ESACURE KTO46）を用意し、質量比率として95：5となるように秤量し、これらをメチルエチルケトンに溶解させて、固形分濃度15%の塗布液とした。

この塗布液を、ダイコーターを用いてロール・トゥ・ロールによって支持基板に塗布し、50℃の乾燥ゾーンを通過させた。乾燥ゾーンにおける滞在時間は3分であった。その後、窒素雰囲気下で紫外線を照射（積算照射量約600mJ/cm²）することで、乾燥した塗料を硬化して、有機層を形成し、巻き取った。支持基板に形成された有機層の厚さは、1μmであった。

以下の説明では、『ロール・トゥ・ロール』を『RtoR』とも言う。

[0127] 次に、RtoRによるCVD装置を用いて、有機層の表面に無機層として窒化ケイ素層を形成した。

原料ガスは、シランガス（流量160sccm）、アンモニアガス（流量370sccm）、水素ガス（流量590sccm）、および窒素ガス（流量240sccm）を用いた。電源は、周波数13.56MHzの高周波電源を用いた。成膜圧力は40Pa、到達膜厚は50nmとした。

このようにして、バリアフィルム32として、PETフィルムからなる支持基板の表面に有機層を有し、有機層の上に無機層を有する、前述の積層型バリアフィルム（有機無機積層型のガスバリアフィルム）を作製した。バリアフィルム32は、2枚作製した。

[0128] <波長変換層30（量子ドット層）および波長変換フィルム24の作製>

下記の量子ドット含有重合性組成物を調製し、孔径0.2μmのポリプロピレン製フィルタでろ過した後、30分間減圧乾燥した。

下記において、発光極大波長535nmの量子ドット1のトルエン分散液として、NNーラボズ社製のCZ520-100を用いた。また、発光極大波長630nmの量子ドット2のトルエン分散液として、NNーラボズ社製のCZ620-100を用いた。

これらはいずれもコアとしてCdSeを、シェルとしてZnSを、配位子

としてオクタデシルアミンを、それぞれ用いた量子ドットであり、トルエンに3質量%の濃度で分散されている。

[0129] <<量子ドット含有重合性組成物>>

量子ドット1のトルエン分散液（発光極大：535 nm）	10質量部
量子ドット2のトルエン分散液（発光極大：630 nm）	1質量部
ラウリルメタクリレート	40質量部
2官能メタクリレート4G（新中村化学工業社製）	20質量部
3官能アクリレートTMPTA（ダイセルサイテック社製）	20質量部
ウレタンアクリレートUA-160TM（新中村工業社製）	10質量部
シランカップリング剤KBM-5103（信越化学工業社製）	10質量部
光重合開始剤イルガキュア819（BASF社製）	1質量部

[0130] 前述のように作製したバリアフィルム32の1枚を、Rt o Rによって、長手方向に1 m／分、60 N／mの張力で連続搬送しながら、無機層の表面に調製した量子ドット含有重合性組成物をダイコーターによって塗布し、50 μmの厚さの塗膜を形成した。

次いで、塗膜を形成したバリアフィルム32をバックアップローラに巻きかけ、塗膜の上に、もう1枚のバリアフィルム32を、無機層が塗膜に接する向きでラミネートし、2枚のバリアフィルム32で塗膜を挟持した状態で連続搬送しながら、100℃の加熱ゾーンを通過させた。乾燥ゾーンの滞在時間は3分であった。

その後、160 W／cmの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス社製）を用いて、紫外線を照射して塗膜を硬化させ、波長変換層30（量子ドット層）を2枚のバリアフィルム32で挟持した、長尺な波長変換フィルムを作製した。なお、紫外線の照射量は2000 mJ／cm²とした。

[0131] <反射層26を形成するための塗料の調製>

ポリメチルメタクリレート（三菱レイヨン社製、ダイヤナールBR-88、重量平均分子量＝130万g／mol）0.31 gを、メチルエチルケトン4.18 gの溶媒に入れ、12時間攪拌し溶解させた。

ポリメチルメタクリレートを溶解した溶液に、アクリレート系化合物（大成ファインケミカル社製、8BR500（ウレタン（メタ）アクリレート）を2.12g、粒径0.25 μ mの酸化チタン（石原工業社製、CR-97）を0.4g、メチルエチルケトン2.0g、酢酸プロピレングリコールモノメチルエーテル1.0g、投入して、1時間攪拌して、反射層26を形成するための塗料を調製した。

[0132] <波長変換フィルム24および反射層26の形成>

作成した長尺な波長変換フィルムをトムソン打ち抜き刃によって切断して、25×25mmの小型の波長変換フィルム24を、4枚、作製した。

作製した波長変換フィルム24の一面（一方のバリアフィルム32の支持基板）に、ディスペンサー（武蔵エンジニアリング社製、AeroJet）によって、調製した反射層26を形成するための塗料を塗布した。次いで、塗料を70℃で10分間、乾燥させて、各波長変換フィルム24の一面に、反射層26を形成した。

反射層26は、直径8.6mmの円形で、中心を波長変換フィルム24の中心と一致して形成した。反射層26の厚さは、15 μ mとした。

[0133] マイクロスコープ（キーエンス社製、VW9000）によって、各波長変換フィルム24の反射層26の面積を測定した。

その結果、反射層26の平均面積は232mm²で、反射層26の面積バラツキは、±4.6%であった。

[0134] <バックライト用フィルム16の作製>

支持体20として、面方向の大きさが100×100mmで、厚さが50 μ mのPETフィルム（東洋紡社製、A4300）を用意した。

この支持体20に、25mmの均等な間隔で、反射層26を形成した波長変換フィルム24を貼着して、バックライト用フィルム16を作製した。波長変換フィルム24は、反射層26を支持体20と逆側にして、支持体20に貼着した。

なお、波長変換フィルム24の貼着は、OCA（スリーエム社製、817

2CL) によって行った。

[0135] <面状照明装置10の作製>

筐体12として、150×150mmの開口面を、1面、有する、内面が鏡面の矩形の筐体を用意した。

この筐体12の開口面をバックライト用フィルム16を貼り付けた一面が鏡面の平板で閉塞した際に、反射層26の中心と光軸とが一致するようにして、光源14を4個、固定した。光源14は、青色LED（日亜化学社製、NSPB346KS、ピーク波長450nm、半値全幅55nm）を用いた。

次いで、筐体12の開放面をバックライト用フィルム16を貼り付けた一面が鏡面の平板で閉塞して、図1に示すような面状照明装置10を作製した。バックライト用フィルム16は、平板の鏡面に支持体20を対面して貼り付け、また、平板は鏡面側を内面側として筐体12を閉塞した。なお、平板は、バックライト用フィルムの貼着位置のみ、透明になっている。

光源14と波長変換フィルム24との距離は、波長変換フィルム24の表面において、光源14が出射した青色光の広がり径が20mmとなるようにした。

[0136] [実施例2]

反射層26の形成において、ディスペンサーによる塗布パターンを変更した以外は、実施例1と同様にしてバックライト用フィルム16を作製した。

実施例1と同様に、各波長変換フィルム24の反射層26の面積を測定した。その結果、反射層26の平均面積は232m²で、面積バラツキは±2.4%であった。

このバックライト用フィルム16を用いた以外は、実施例1と同様に、面状照明装置10を作製した。

[0137] [比較例1]

反射層26を有さない以外は、実施例1と同様にしてバックライト用フィルム16を作製した。

このバックライト用フィルム 16 を用いた以外は、実施例 1 と同様に、面状照明装置 10 を作製した。

[0138] [比較例 2]

反射層 26 の形成において、ディスペンサーによる塗布パターンを変更した以外は、実施例 1 と同様にしてバックライト用フィルムを作製した。

実施例 1 と同様に、各波長変換フィルム 24 の反射層 26 の面積を測定した。その結果、反射層 26 の平均面積は 229 m^2 で、面積バラツキは $\pm 5.4\%$ であった。

このバックライト用フィルム 16 を用いた以外は、実施例 1 と同様に、面状照明装置 10 を作製した。

[0139] このようにして作製した各面状照明装置について、以下のようにして、輝度分布および耐久性を測定した。

[0140] [色ムラの測定]

面状照明装置 10 の光照射面の前面に、2 枚のプリズムシートおよび光拡散板を重ねて配置した。なお、プリズムシートは、プリズムの稜線が直交するように配置した。

面状照明装置 10 の光源 14 を点灯して、2 枚のプリズムシートおよび拡散板を透過した光の『CIE（国際照明委員会）1931 色度座標 x, y 』における y 値を測定した。測定は、導光板の面に対して垂直方向 740 mm の位置に設置した輝度計（TOPCON 社製、SR3）を用いて行った。なお、 y 値の測定は、支持体 20 の面方向に、反射層 26 と同位置において、反射層 26 の直径方向に沿って 1 mm 間隔で行った。

各反射層 26 に対応して測定した y 値の平均値を算出し、4 つの y 値の平均値の最大値から最小値を引いた値を Δy として、以下の評価基準で色ムラを評価した。

評価基準

$\Delta y < 0.004$: 優秀

$0.004 \leq \Delta y < 0.012$: 良好

0. 012 ≤ Δy : 不可

その結果、

実施例1の輝度分布は良好、

実施例2の輝度分布は優秀、

比較例1の輝度分布は不可、

比較例2の輝度分布は不可、であった。

[0141] [耐久性の測定]

作製した面状照明装置の光源を点灯して、ディスプレイカラーアナライザ（コニカミノルタ社製、CA-210）によって輝度を測定し、初期輝度L0とした。

そのまま、1000時間、面状照明装置10を点灯して、同様に輝度を測定して、試験後輝度L1とした。

初期輝度L0および試験後輝度L1から、下記式によって耐久性[%]を評価した。

$$\text{耐久性} [\%] = (L1 / L0) \times 100$$

その結果は、

実施例1の耐久性は86%、

実施例2の耐久性は86%、

比較例1の耐久性は8%、

比較例2の耐久性は86%、であった。

[0142] 以上のように、波長変換フィルム24が反射層26を有し、さらに、反射層26の面積バラツキが±5%以下である本発明のバックライト用フィルムは、青色LEDを近接して配置しても、優れた耐久性を有し、かつ、出射する光の色ムラも少ない。

これに対し、反射層26を有さない比較例1のバックライト用フィルムは、近接した青色LEDの光および熱によって波長変換層30が劣化してしまったと考えられ、出射光の色ムラが大きく、さらに、初期輝度L0に対して、耐久性の試験後輝度L1が大幅に低下している。

また、反射層 2 6 を有するものの、反射層 2 6 の面積バラツキが $\pm 5 \%$ を超える比較例 2 のバックライト用フィルムは、出射光に大きな色ムラを生じてしまった。

以上の結果より、本発明の効果は明らかである。

産業上の利用可能性

[0143] LCD のバックライトなど、各種の装置の照明光源として、好適に利用可能である。

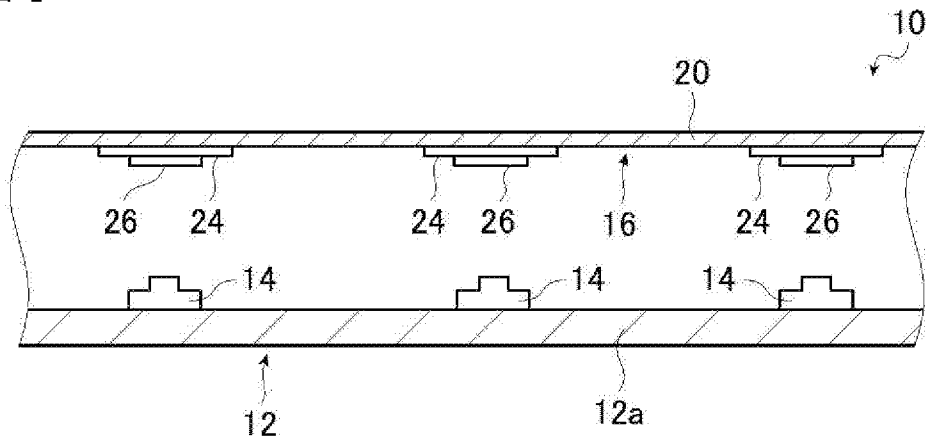
符号の説明

- [0144] 1 0, 4 0 照明装置
1 2 筐体
1 2 a 底板
1 4 光源
1 6 バックライト用フィルム
2 0 支持体
2 4, 2 4 L 波長変換フィルム
2 6 反射層
3 0 波長変換層
3 2 (ガス) バリアフィルム

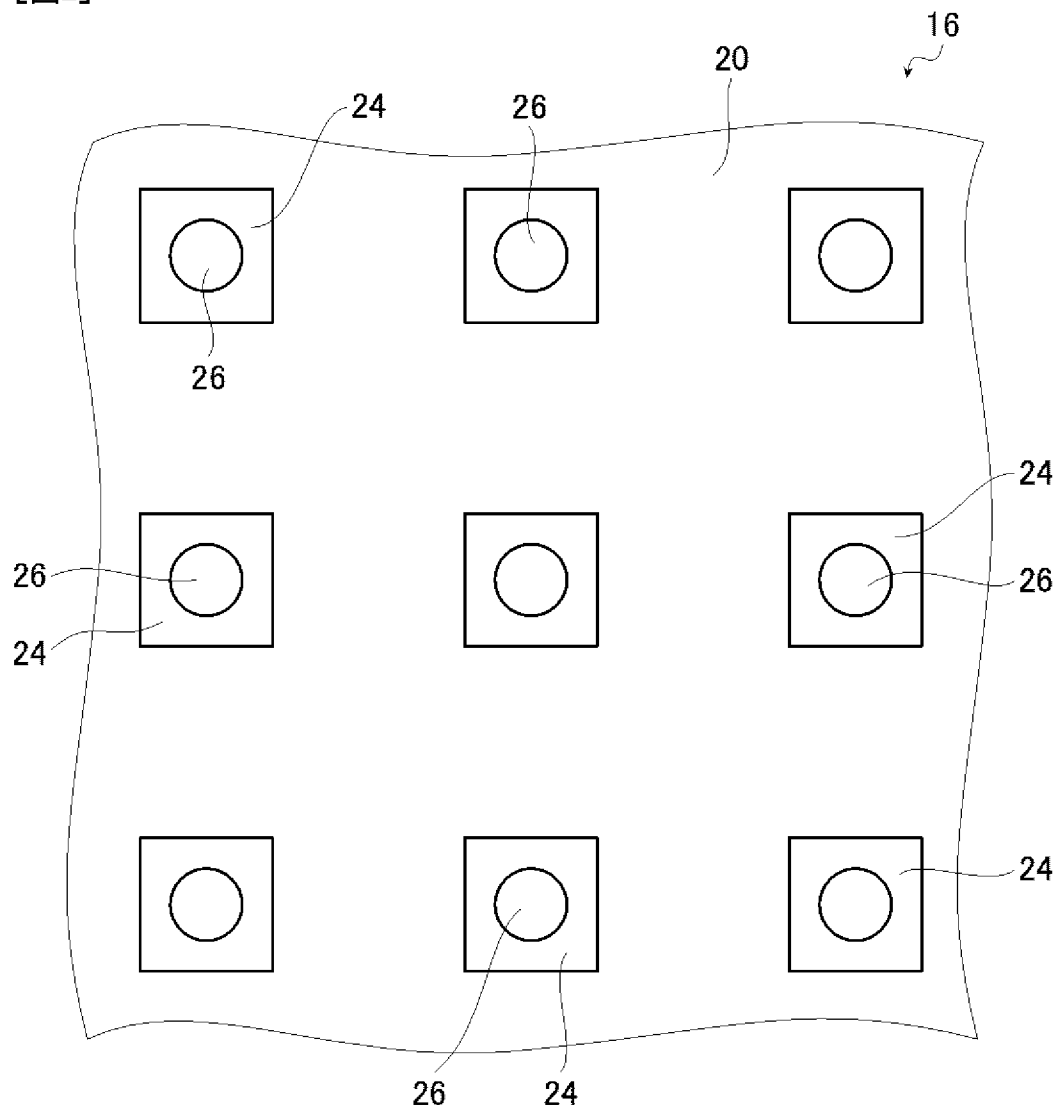
請求の範囲

- [請求項1] 波長変換層および前記波長変換層を挟むガスバリア層を有する波長変換フィルムと、
前記波長変換フィルムの一方向の主面に設けられる複数の反射層と、
を有し、
前記反射層の面積バラツキが±5%以下であることを特徴とするバックライト用フィルム。
- [請求項2] 前記波長変換フィルムを支持する支持体を有し、
複数の前記波長変換フィルムを前記支持体面上に有し、前記波長変換フィルム同士は前記支持体の面方向に離間して設けられ、かつ、個々の前記波長変換フィルム毎に前記反射層が少なくとも1つ設けられる請求項1に記載のバックライト用フィルム。
- [請求項3] 前記波長変換フィルムの大きさが1000mm²以下である請求項2に記載のバックライト用フィルム。
- [請求項4] 前記反射層は、420～490nmの波長域の光を50～90%、反射する、請求項1～3のいずれか1項に記載のバックライト用フィルム。
- [請求項5] 前記反射層の面積が、前記波長変換フィルムの面積に対して0.1～80%である請求項1～4のいずれか1項に記載のバックライト用フィルム。

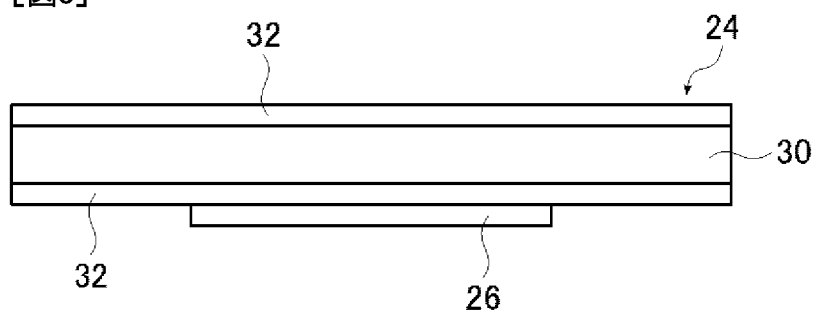
[図1]



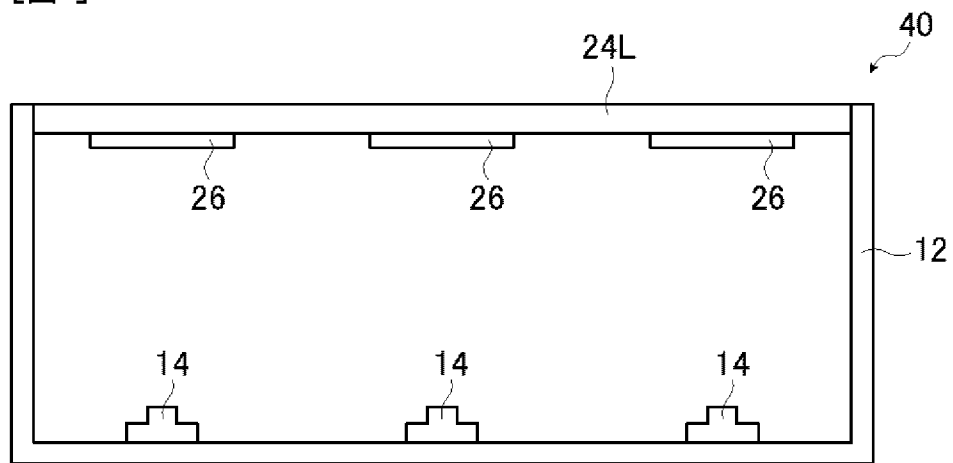
[図2]



[図3]



[図4]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/023700

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G02B5/20(2006.01)i, F21S2/00(2016.01)i, G02B5/08(2006.01)i, G02B5/26(2006.01)i, G02B5/28(2006.01)i, G02F1/13357(2006.01)i, F21Y115/10(2016.01)n

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G02B5/20, F21S2/00, G02B5/08, G02B5/26, G02B5/28, G02F1/13357, F21Y115/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2017
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2017	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2017

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2015-156464 A (Sony Corp.), 27 August 2015 (27.08.2015), paragraphs [0008], [0013] to [0019], [0022] to [0023], [0028] to [0030], [0084]; fig. 1 to 4, 9A to 9C, 28A to 28C, 30A to 31B & US 2015/0198304 A1 paragraphs [0009], [0089] to [0095], [0098] to [0099], [0104] to [0106], [0160]; fig. 1 to 4, 9A to 9C, 28A to 28C, 30A to 31B & EP 2919062 A1 & CN 104776349 A	1-3, 5 1, 4-5
Y	JP 2011-040313 A (Keiji IIMURA), 24 February 2011 (24.02.2011), paragraphs [0104] to [0118], [0144] to [0151]; fig. 6 (Family: none)	1, 4-5

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
11 September 2017 (11.09.17)

Date of mailing of the international search report
19 September 2017 (19.09.17)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/023700

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2016-095426 A (Fujifilm Corp.), 26 May 2016 (26.05.2016), paragraphs [0069] to [0081] & WO 2016/075939 A1 & KR 10-2017-0074907 A	1, 4-5

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G02B5/20(2006.01)i, F21S2/00(2016.01)i, G02B5/08(2006.01)i, G02B5/26(2006.01)i, G02B5/28(2006.01)i, G02F1/13357(2006.01)i, F21Y115/10(2016.01)n

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G02B5/20, F21S2/00, G02B5/08, G02B5/26, G02B5/28, G02F1/13357, F21Y115/10

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2017年
日本国実用新案登録公報	1996-2017年
日本国登録実用新案公報	1994-2017年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y	JP 2015-156464 A（ソニー株式会社）2015.08.27, 段落[0008], [0013]-[0019], [0022]-[0023], [0028]-[0030], [0084], 図 1-4, 9A-9C, 28A-28C, 30A-31B & US 2015/0198304 A1 [0009], [0089]-[0095], [0098]-[0099], [0104]-[0106], [0160], Figs. 1-4, 9A-9C, 28A-28C, 30A-31B & EP 2919062 A1 & CN 104776349 A	1-3, 5 1, 4-5
Y	JP 2011-040313 A（飯村 恵次）2011.02.24, 段落[0104]-[0118], [0144]-[0151], 図 6	1, 4-5

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

11.09.2017

国際調査報告の発送日

19.09.2017

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

横川 美穂

20

4749

電話番号 03-3581-1101 内線 3271

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	(ファミリーなし) JP 2016-095426 A (富士フイルム株式会社) 2016. 05. 26, 段落[0069]-[0081] & WO 2016/075939 A1 & KR 10-2017-0074907 A	1, 4-5